

水素化物に関わる 次世代学術・応用展開研究会

研究会ウェブサイト : <http://jim-hydride.imr.tohoku.ac.jp/about/index.html>
研究会事務局アドレス : JIM-Hydride@imr.tohoku.ac.jp

第3回研究会のご案内

日時：平成28年10月27日(木)～28日(金)
場所：室蘭工業大学

講演登録

[オーラル発表]

- ・ 1講演30分(ご発表15分+質疑15分)を予定しています。

[ポスター発表]

- ・ A0サイズ縦1枚を予定しておりますが、類似のサイズでも構いません。
- ・ **金属学会(あるいは本研究会)の所属の有無にかかわらず、できるだけ多くの若手研究者・学生の皆様にご参加いただけるよう、研究室の方々、そしてお近くの研究グループの方々にもぜひお声掛け下さい。**
- ・ 下記の通り**若手研究者表彰**を行います。ぜひ奮ってご出講下さい。

[登録方法]

- ・ オーラル/ポスターともに、発表登録ファイルにご記入の上、**7月29日(金)**までに研究会事務局あてご返送下さい。

若手研究者表彰

審査委員会を設けて厳正な審査を行い、「公益社団法人日本金属学会研究会 水素化物に関わる次世代学術・応用展開研究会」として若手研究者・学生の皆様を対象に表彰いたします。

講演概要

- ・ 講演概要集を発行し、研究会当日に配布いたします。
- ・ 講演概要の原稿フォーマット(A4サイズ1枚)は、発表登録の受付後に配信する予定です。

今後の日程

講演登録〆切	7月	29日	(金)		
[金属学会秋期大会	9月	21日	(水)	～23日(金)]
講演概要〆切	9月	9日	(金)		
第3回研究会	10月	27日	(木)	13:00～16:50	開会、オーラル発表
				16:50～18:50	ポスター発表
				20:00～22:00	懇親会
	10月	28日	(金)	9:00～15:00	オーラル発表/若手研究者表彰式、閉会